# **BEST AVAILABLE COPY**

RESULT LIST

2 results found in the Worldwide database for:

JP2001264771 (priority or application number or publication number)
(Results are sorted by date of upload in database)

1 SEMICONDUCTOR DEVICE

Inventor: MUNEHISA MASAKO; MIZOGUCHI KENICHI

Applicant: SONY CORP

EC:

IPC: GD1R31/26; G01R31/28; H01L21/822 (+17)

Publication info: JP2003078018 - 2003-03-14

2 ALIGNING AGENT FOR LIQUID CRYSTAL AND METHOD OF MANUFACTURING LIQUID

CRYSTAL ALIGNMENT FILM

Inventor, HISHIKAWA MICHINORI; MIYAMOTO TAKESHI; (+2)

Applicant: JSR CORP

EC:

IPC: COSD179/08; 602F1/1337; COSL79/08 (+6)

Publication Info: JP2001264771 - 2001-09-26

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# BEST AVAILABLE COPY

# ALIGNING AGENT FOR LIQUID CRYSTAL AND METHOD OF MANUFACTURING LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT FILM

Publication number: JP2001264771

Publication of

2001-09-26

Inventor:

NISHIKAWA MICHINORI; MIYAMOTO TAKESHI; TSUDA YUSUKE;

BESSHO NOBUO

Applicant:

JSR CORP

Classification:

- intersections1: C09D179/08; G02F1/1337; C08L79/08; C09D179/0B; G02F1/13; C08L79/00; (IPC1-7): C08L79/08; G02F1/1337; C09D179/08

- enropean:

Application number: JP20010017846 20010126 Priority number(s): JP20010017846 20010126

Report a data error here

#### Abstract of JP2001264771

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an aligning agent for a liquid crystal which has little irregularity in the film thickness during printing and to provide a liquid crystal alignment film having no irregular thickness. SOLUTION: The aligning agent for a liquid crystal for printing and coating contains &gamma-butyrolactone and N-methyl-2-pyrrolidone as the solvent for a polyamic acid and/or soluble polymide as the reaction product of a tetracerboxytic acid dianhydride and a diamine. The fiquid crystal alignment film is manufactured by using the aforementioned agent.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# 引用文献多

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-264771

(P2001-264771A)

(43)公開日 平成13年9月26日(2001.9.26)

テーマコート\*(参考) 識別記号 FΙ (51) Int.CL\* 525 G02F 1/1337 G02F 1/1337 525 C09D 179/08 Z C 0 9 D 179/08 CO8L 79/08 A # COSL 79/08

> 請求項の数2 OL (全 6 頁) 審查請求 有

(71)出額人 000004178 (21)出願番号 特膜2001-17846(P2001-17846) 特膜平4-289102の分割 ジェイエスアール株式会社 (62)分割の表示 東京都中央区築地2丁目11番24号 (22)出廣日 平成4年10月27日(1992.10.27) (72) 発明者 西川 選則 エスアール株式会社内

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

(72) 発明者 宮本 駒

東京都中央区鉄地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(74)代理人 100080609

弁理士 大島 正孝

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 被品配向剤および液晶配向臓の製造方法

# (57)【要約】

【課題】 印刷時の膜厚ムラの少ない液晶配向剤および 厚みムラのない液晶配向膜を得ること。

【解決手段】 テトラカルボン酸二無水物とジアミンと の反応生成物であるポリアミック酸および/または可溶 性ポリイミドの溶媒として、γープチロラクトンおよび N-メチルー2-ピロリドンを含有することを特徴とす る印刷塗布用液晶配向剤並びにそれを用いて液晶配向膜 を製造する方法。

(2)

特開2001-264771

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) テトラカルボン酸二無水物とジアミンとの反応生成物であるポリアミック酸および可溶性ボリイミドから選ばれる少なくとも1種のポリマー、および(B) γープチロラクトンとNーメチルー2ーピロリドンを含有し且つNーメチルー2ーピロリドンの含有率が0.1~50重量%の範囲にある混合溶媒、からなることを特徴とする印刷金布用液晶配向剤。

1

【請求項2】 請求項1の液晶配向剤を印刷により基板 に途布しそして加熱して塗膜を形成することを特徴とす 10 る液晶配向膜の製造方法。

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明が属する技術分野】本発明は液晶配向剤および液 晶配向膜の製造方法に関する。さらに詳しくは印刷時の 塗布性が良好な液晶配向剤およびこの液晶配向剤から液 晶配向膜を製造する方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、正の誘電異方性を有するネマチック型液晶を、ポリイミドなどからなる液晶配向膜を有す 20 る透明電極付き基板でサンドイッチ構造にし、液晶分子の長軸が基板間で90~270度連続的に捻れるようにしてなるTN、STN型液晶セルを有する液晶表示素子(TN、STN型表示素子)が知られている。このTN、STN型液晶表示素子における液晶の配向は、ラビング処理が施された液晶配向膜により形成されている。この液晶配向膜は印刷法を用いて塗布されるが、印刷時の膜厚ムラが大きいと、具体的には薬厚として±50点以上のバラツキがあると、表示特性、電気特性に影響を及ぼすという問題がある。 30

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は新規組成の液晶配向剤を提供することにある。本発明の他の目的は、前記従来の問題点を解決して、印刷時の膜厚ムラの小さい液晶配向剤を提供することにある。本発明のさらに他の目的は、本発明の上記液晶配向剤を用いて液晶配向膜を製造する方法を提供することにある。本発明のさらに他の目的および利点は以下の説明から明らかとなろう。

### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、本発明の上記目的および利点は、第1に、(A)テトラカルボン酸二無水物とジアミンの反応生成物であるポリアミック酸および可溶性ポリイミドから選ばれる少なくとも1種のポリマー、および(B)γープチロラクトンとNーメチルー2ーピロリドンを含有し且つNーメチルー2ーピロリドンの含有率が0.1~50重量%の範囲にある混合溶媒、からなることを特徴とする印刷益布用液晶配向剤によって達成される。また、本奈明によれば、本発

配向剤を印刷により基板に塗布しそして加熱して塗膜を 形成することを特徴とする液晶配向膜の製造方法によっ て達成される。

【0005】本発明の液晶配向剤は特定のポリマー (A) と特定の混合溶媒 (B) とからなる。ポリマー (A) のポリアミック酸はテトラカルボン酸二無水物と ジアミンを溶媒中で反応させることにより得られる。か かるテトラカルボン酸二無水物としては、例えばブタン テトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4ーシクロブタ ンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-シクロペ ンタンテトラカルボン酸二無水物、2,3,5ートリカル ボキシシクロペンチル酢酸二無水物、3,5,6ートリカ ルボキシノルボルナン-2-酢酸二無水物、2,3,4, 5ーテトラヒドロフランテトラカルボン酸二無水物、 1,3,3a,4,5,9b-ヘキサヒドロー5-テトラヒ ドロー2,5ージオキソー3ーフラニル)ーナフト [1, 2-c] -フラン-1,3-ジオン、5-(2,5-ジオ キソテトラヒドロフラル) -3-メチル-3-シクロへ キセン-1,2-ジカルボン酸二無水物、ビシクロ[2. 2,2] -オクト-?-エン-2,3,5,6-テトラカル ボン酸二無水物などの脂肪族および脂環族テトラカルボ ン酸二無水物;ピロメリット酸二無水物、3,31,4, 4'ーベンソフェノンテトラカルポン酸二無水物、3, 3',4,4'ーピフェニルスルホンテトラカルボン酸二 無水物、1,4,5,8ーナフタレンテトラカルボン酸二 無水物、2,3,6,7ーナフタレンテトラカルボン酸二 無水物、3,3',4,4'ーピフェニルエーテルテトラ カルボン酸二無水物、3,3',4,4'ージメチルジフ エニルシランテトラカルボン酸二無水物、3,3',4, 4'ーテトラフェニルシランテトラカルボン酸二無水 物、1,2,3,4-フランテトラカルボン酸二無水物、 4,4'ーピス(3,4ージカルボキシフェノキシ)ジフ ェニルスルフィド二無水物、 4, 4'ーピス(3, 4ージ カルボキシフェノキシ) ジフェニルスルホン二無水物、 4,4'-ビス(3,4ージカルボキシフェノキシ)ジフ ェニルプロパン二無水物、3,31,4,41-パーフル オロイソプロピリデンジフタル酸二無水物、3,3', 4.4'ーピフェニルテトラカルポン酸二無水物、ピス (フタル酸) フェニルホスフィンオキサイド二無水物、 p-フェニレンービス (トリフェニルフタル酸) 二無水 物、mーフェニレンーピス(トリフェニルフタル酸)二 無水物、ピス(トリフェニルフタル酸) - 4,4' ージ フェニルエーテル二無水物、ピス(トリフェニルフタル 酸)-4,4′ージフェニルメタン二無水物などの芳香 族テトラカルボン酸二無水物を挙げることができる。 【0006】これらのうちではブタンテトラカルボン酸 二無水物、1,2,3,4ーシクロブタンテトラカルボン 酸二無水物、2,3,5-トリカルポキシシクロペンチル

特開2001-264771 (3)

カルボン酸二無水物、1,3,3a,4,5,9bーヘキサ ヒドロー5ーテトラヒドロー2,5ージオキソー3ーフ ラニル) ーナフト [1, 2-c] ーフランー 1, 3 ージオ ンが好ましい。

6124553801

【0007】また、ジアミン化合物としては、例えばp ーフェニレンジアミン、mーフェニレンジアミン、4, 4'ージアミノジフェニルメタン、4,4'ージアミノ ジフェニルエタン、4、4'ージアミノジフェニルスル フィド、4,4'ージアミノジフェニルスルホン、4, 4'ージアミノジフェニルエーテル、1,5ージアミノ ナフタレン、3,3ージメチルー4,4'ージアミノビフ ェニル、4,4'ージアミノベンズアニリド、3,4'ー ジアミノジフェニルエーテル、3,3'ージアミノベン ソフェノン、3,4'ージアミノベンゾフェノン、4, 4'ージアミノベンソフェノン、2,2-ピス[4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、2,2 ービス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] ヘキ サフルオロプロパン、2,2-ビス(4-アミノフェニ ル) ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス [4-(4 ーアミノフェノキシ)フェニル]スルホン、1,4ービ ス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、1,3-ビス (4-アミノフェノキシ) ベンゼン、1,3-ビス(3 \*

\* ーアミノフェノキシ) ベンゼン、9,9ービス(4 - ア ミノフェニル) -10-ヒドロアントラセン、9,9-ピス (4ーアミノフェニル) フルオレン、4,4'ーメ チレンービス (2ークロロアニリン)、2,2',5, 5'ーテトラクロロー4,4'ージアミノビフェニル、 2, 2' -ジクロロー4, 4' -ジアミノー5, 5' -ジ メトキシピフェニル、3.3'ージメトキシー4.4'ー ジアミノビフェニルなどの芳香族ジアミン; ジアミノテ トラフェニルチオフェンなどのヘテロ原子を有する芳香 10 族ジアミン; 1, 1 ーメタキシリレンジアミン、1, 3 -プロパンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタメ チレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ヘブタメチ レンジアミン、オクタメチレンジアミン、ノナメチレン ジアミン、1,4ージアミノシクロヘキサン、イソホロ ンジアミン、テトラヒドロジシクロペンタジエニレンジ アミン、ヘキサヒドロー4,7ーメタノインダニレンジ メチレンジアミン、トリシクロ [6, 2, 1, 02.7] ーウ ンデシレンジメチルジアミン、4,4'ーメチレンビス (シクロヘキシルアミン) などの脂肪族または脂環族ジ 20 アミン;下記式(1)

[0008] 【化1】

... (1)  $H_2N(CH_2)_{\overline{p}}$ \$1(0\$1 $)_{\overline{q}}(CH_2)_{\overline{p}}NH_2$ 

【0009】(式中、Rはメチル基、エチル基、プロピ ル基などの鎖状アルキル基、シクロヘキシル基などのシ クロアルキル基またはフェニル基などのアリール基のよ うな炭素数1~12の炭化水素基を示し、pは1~3、 aは1~20のそれぞれ整数を示す)

【0010】などで表わされるジアミノオルガノシロキ サンが挙げられる。これらのうち、pーフェニレンジア ミン、4,4'ージアミノジフェニルメタン、4,4'ー ジアミノジフェニルエーテル、2,2-ピス [4-(4 ーアミノフェノキシ)フェニル]プロパン、9,9ービ ス (4-アミノフェニル) フルオレン 、2,2-ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] ヘキサフル オロプロパン、2,2ービス(4ーアミノフェニル)へ キサフルオロプロパンが好ましい。これらは単独でまた は2種以上を組み合わせて使用できる。また、これらジ アミンは市販品をそのまま使用しても、再還元して使用 してもよい。

【0011】反応に用いられる上記有機溶媒としては、 反応で生成するポリアミック酸を溶解しうるものであれ ぱ特に制限はない。例えばγープチロラクトン、Nーメ チルー2-ピロリドンが好ましく用いられる。有機溶媒 の使用量は、テトラカルボン酸二無水物および全ジアミ

の反応温度は、好ましくは0~150℃、より好ましく は0~100℃の反応温度で行われる。

【0012】テトラカルボン酸二無水物とジアミン化合 物の使用割合は、ジアミン化合物中のアミノ基1当量に 対してテトラカルボン酸二無水物の酸無水物基を0.2 ~2当量とするのが好ましく、より好ましくは0.3~ 1.2当量である。

【0013】本発明に用いられる可溶性ポリイミドは、 上記したポリアミック酸を、加熱して、または脱水剤お よびイミド化触媒の存在下でイミド化することにより得 られる。加熱によりイミド化する場合の反応温度は、好 ましくは60~200℃、より好ましくは100~17 0℃である。反応温度が60℃未満では反応の進行が遅 れ易く、また200℃を越えると可溶性ポリイミドの分 子量が大きく低下することがある。また、脱水剤および イミド化触媒の存在下でイミド化する場合の反応は、前 記した有機溶媒中で行うことができる。反応温度は、好 ましくは常0~180℃、より好ましくは60~150 ℃である。脱水剤としては、無水酢酸、無水プロピオン 酸、無水トリフルオロ酢酸などの酸無水物を用いること ができる。また、イミド化触媒としては、例えばピリジ ン、コリジン、ルチジン、トリエチルアミンなどの3級 (4)

特開2001-264771

返し単位1モルに対して1.6~20モルとするのが好 ましい。また、イミド化触媒の使用量は使用する脱水剤 1 モルに対し、0.5~10モルとするのが好ましい。 【0014】このようにして得られるポリアミック酸、 可溶性ポリイミドの固有粘度 [ŋu,=(]n ŋre] /C、C=0.5g/d1、30℃、N-メチルー2ー ピロリドン中、以下同条件にて固有粘度を測定]は、好 ましくは0.05~10d1/g、より好ましくは0.0 5~5dl/gである。

6124553801

【0015】なお、反応媒体としての前記有機溶媒に は、貧溶媒であるアルコール類、ケトン類、エステル 類、エーテル類、ハロゲン化炭化水素類、炭化水素類を 生成する重合体が析出しない程度に併用することができ る。かかる貧溶媒としては、例えばメチルアルコール、 エチルアルコール、イソプロピルアルコール、シクロへ キサノール、エチレングリコール、プロピレングリコー ル、1,4ープタンジオール、トリエチレングリコー ル、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソプチル ケトン、シクロヘキサノン、酢酸メチル、酢酸エチル、 酢酸プチル、シュウ酸ジエチル、マロン酸ジエチル、ジ 20 エチルエーテル、メチルセロソルブ、エチルセロソル ブ、エチレングリコールーnープロピルエーテル、エチ レングリコールーiープロピルエーテル、プチルセロソ ルブ、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレン グリコールエチルエーテルアセテート、ジエチレングリ コールジメチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジクロ ロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,4-ジクロロブ タン、トリクロロエタン、クロルベンゼン、oージクロ ルベンゼン、ヘキサン、ヘブタン、オクタン、ベンゼ ン、トルエン、キシレンなどを挙げることができる。 【0016】本発明の液晶配向剤は、ソープチロラクト ンとNーメチルー2ーピロリドンを含有し且つNーメチ ルー2ーピロリドンの含有率が0.1~50重量%、好 ましくは1~40重量%の範囲にある混合溶媒(B)を 含有する。N-メチル-2-ピロリドンの含有率がO. 1重量%未満では、膜厚のバラツキが±50・を超えて しまい、また、Nーメチルー2-ピロリドンの含有率が 50重量%を超えると膜白化による膜厚ムラが逆に大き くなってしまう。

【0017】本発明における混合溶媒(B)は、γーブ 40 チロラクトンとNーメチルー2-ピロリドンの他に、必 要に応じ、他の溶媒を含有することができる。かかる他 の溶媒の含有率は混合溶媒(B)全体の約80重量%以 下とするのが好ましい。

【0018】かかる他の溶媒としては、例えばN,N-ジメチルアセトアミド、N, Nージメチルホルムアミ ド、ジメチルスルホキシド、テトラメチル尿素、ヘキサ メチルホスホルアミドなどの非プロトン系極性溶媒;血 類、ケトン類、エステル類、エーテル類、ハロゲン化炭 化水素類、炭化水素類を挙げることができる。

【0019】また、本発明の液晶配向剤は、ポリアミッ ク酸および/または可溶性ポリイミドと基板との接着性 を改善する目的で、官能性シラン含有化合物を含有する ことができる。

【0020】官能性シラン含有化合物としては、例えば 3-アミノプロピルトリメトキシシラン、3-アミノブ ロピルトリエトキシシラン、2-アミノプロピルトリメ 10 トキシシラン、2ーアミノプロピルトリエトキシシラ ン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロピルト リメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-ア ミノプロピルメチルジメトキシシラン、3-ウレイドプ ロビルトリメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリ エトキシシラン、N~エトキシカルボニルー3~アミノ プロピルトリメトキシシラン、N-エトキシカルポニル -3-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-トリエ トキシシリルプロピルトリエチレントリアミン、Nート リメトキシシリルプロピルトリエチレントリアミン、1 0-トリメトキシイシリルー1,4,7-トリアザデカ ン、10-トリエトキシシリルー1,4,7-トリアザデ カン、9ートリメトキシシリルー3,6ージアザノニル・ アセテート、9-トリエトキシシリルー3,6-ジアザ ノニルアセテート、Nーペンジル-3-アミノプロピル トリメトキシシラン、N-ベンジル-3~アミノプロピ ルトリエトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロ ピルトリメトキシシラン、N-フェニルー3-アミノブ ロピルトリエトキシシラン、Nービス(オキシエチレ ン) -3-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-ビ ス (オキシエチレン) - 3-アミノプロピルトリエトキ シシランなどが挙げられる。

【0021】本発明の液晶配向剤を用いて得られる液晶 表示素子は、例えば次の方法によって製造することがで きる。まず、透明導電膜が設けられた基板の透明導電膜 側に、本発明の液晶配向剤を印刷により塗布し、好まし くは80~200℃、より好ましくは120~200℃ の温度で加熱して塗膜を形成させる。この塗膜は、通 常、0.001~1µm、好ましくは0.005~0.5 μmである。

【0022】上記の様に形成された塗膜は、ナイロンな どの合成繊維からなる布を巻き付けたロールでラビング 処理を行うことにより、液晶配向膜とされる。上記基板 としては、例えばフロートガラス、ソーダガラスなどの ガラス、ポリエチレンテレフタレート、ポリプチレンテ レフタレート、ポリエーテルスルホン、ポリカーボネー トなどのプラスチックフィルムなどからなる透明基板を 用いることができる。

【0023】上記透明導電膜としては、SnOからな

18/08/2006 13:13

(5)

HSML (NEL)

特開2001-264771

ングには、フォト・エッチング法、予めマスクを用いる 方法などが用いられる。液晶配向剤の塗布に際しては、 基板および透明導電膜と塗膜との接着性をさらに良好に するために、基板および透明導電膜上に、予め官能性シ ラン含有化合物、チタネートなどを塗布することもでき

【0024】液晶配向膜が形成された基板は、その2枚 を被晶配向膜をラビング方向が直交または逆平行となる よう対向させ、基板の間の周辺部をシール剤でシール し、液晶を充填し、充填孔を封止して液晶セルとし、そ 10 の両面に偏光方向がそれぞれ基板の液晶配向膜のラピン グ方向と一致または直交するように張り合わせることに より液晶表示素子とされる。

【0025】上記シール剤としては、例えば硬化剤およ びスペーサーとしての酸化アルミニウム球を含有したエ ポキシ樹脂などを用いることができる。上記液晶として は、ネマティック型液晶、スメクティック型液晶、その 中でもネマティック型液晶を形成させるものが好まし く、例えばシッフベース系液晶、アゾキシ系液晶、ピフ ェニル系液晶、フェニルシクロヘキサン系液晶、エステ 20 ル系液晶、ターフェニル系液晶、ピフェニルシクロヘキ サン系液晶、ピリミジン系液晶、ジオキサン系液晶、ビ シクロオクタン系液晶、キュバン系液晶などが用いられ る。また、これらの液晶に、例えばコレステリルクロラ イド、コレステリルノナエート、コレステリルカーポネ ートなどのコレステリック液晶や商品名C-15、CB -15 (Merck Ltd.) として販売されている ようなカイラル剤などを添加して使用することもでき る。さらに、pーデシロキシベンジリデンーpーアミノ - 2-メチルプチルシンナメートなどの強誘電性液晶も 30 使用することができる。

【0026】液晶セルの外側に使用される偏光板として は、ポリビニルアルコールを延伸配向させながら、ヨウ 素を吸収させたH膜と呼ばれる偏光膜を酢酸セルロース 保護膜で挟んだ偏光板、またはH膜そのものからなる偏 光板などを挙げることができる。

[0027]

【実施例】以下、本発明を実施例により、さらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例に制限されるも のではない。なお、液晶配向膜の膜厚は、触針式の膜厚 40 計 (アルファステップ) を用いて測定し、液晶配向膜盤 布面での膜厚とそのバラツキを評価した。

【0028】合成例1

2、3、5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸二無水物 44.8gおよびp-フェニレンジアミン21.6gをy ープチロラクトン/N-メチル-2-ピロリドン=50 /50 (重量比) 988 gに溶解させ、室温で6時間反 応させた。次いで、反応混合物を大過剰のメタノールに 1.44dl/gのポリアミック酸 Ia60.2gを得

【0029】合成例2

合成例1で得られたポリアミック酸Ia30.0gを5 70gのyープチロラクトンに溶解し、21.6gのピ リジンと16.74gの無水酢酸を添加し、120℃で 3時間イミド化反応反応をさせた。次いで、反応生成液 を合成例1と同様に沈澱させ、固有粘度1.35d1/ gのポリイミドIIa24.0gを得た。

【0030】合成例3

合成例1において、ジアミンを4,4'ージアミノジフ ェニルメタン39.6gとした以外は、合成例1と同様 にしてポリアミック酸Ibを得、さらにこのポリアミッ ク酸 I b を用いて合成例 2 と同様にしてイミド化反応を 行い、固有粘度1.16dl/gのポリイミドIIb2 2.2gを得た。

【0031】合成例4

合成例1において、テトラカルボン酸二無水物をシクロ プタンテトラカルボン酸二無水物39.22gとした以 外は合成例1と同様にして、固有粘度1.26d1/g ポリアミック酸 I c 50.5gを得た。

【0032】合成例5

合成例1において、テトラカルボン酸二無水物を1,3, 3 a, 4, 5, 9 b - ヘキサヒドロー 5 ー (テトラヒドロ -2,5-ジオキソ-3-フラニル) -ナフト [1,2c] フランー 1,3ージオン 60.0 gとした以外は合成 例1と同様にしてポリアミック酸 I dを得、さらにこの ポリアミック酸Idを用いて合成例2と同様にしてイミ ド化反応を行い、固有粘度1.16dl/gのポリイミ ドIId22. 2gを得た。

【0033】合成例6

合成例1において、テトラカルボン酸二無水物をピロメ リット酸二無水物43.6gとした以外は合成例1と同 様にして、固有粘度1.66dl/gポリアミック酸I e 60.5 gを得た。

【0034】実施例1

合成例1で得られた重合体 Iaをγーブチロラクトン/ N-メチル-2-ピロリドン (=95/5、重量比) に 溶解させて、固形分濃度5重量%の溶液とし、この溶液 を孔径1μmのフィルターで濾過し、液晶配向剤溶液を 調製した。この溶液を、液晶配向膜塗布用印刷機を用い て、ITO膜からなる透明電極付きガラス基板の上に透 明電極面に強布し、180℃で1時間乾燥した。触針式 膜厚計を用いて、面内の膜厚を測定したところ、平均値 は600Å、バラツキは±25Åと均一な膜厚が得られ た。

【0035】実施例2~8

実施例1において、合成例2~6で得られたポリアミッ

(6)

特開2001-264771 10

\* [0036] て印刷を行った。面内の膜厚を測定し、結果を表1に示 した。 【表1】

火旋例	里含仏	海峡組成(重量比)	<b>森厚 (人)</b>	
			平均值	パラツキ
2	Па	7 -7' \$079\$>/N-45%-2-£' 09F' > =60/40	600	±30
3	[] a	マーブ 1039トン/N-150-2-と ロリド ンパ イト といりつ =85/10/5	600	±20
4	0 b	ア・ブ 10591ン/N-15か-2-ピの5ト゚ン/プテル toワルプ=80/10/10	600	±15
5	l c	7 -7 70351>/N-175-2-E 091 >/7 75 EU/87 =60/20/20	600	±20
ь	Πd	7 - 1 70791>/N-174-2-1 091 >/7 ff ta/47 =85/10/5	600	±20
7	i e	Y -7 7079}>/N-378-2-1 09F >/7 5F touto' =50:30/20	600	±15
8	ΙЬ	7 -7 f059}2/N-17\$-2-t* 09}* 2/17\$ t37\$7 =70/20/10	600	±20

#### 【0037】比較例1

合成例2で得られた可溶性ポリイミドIIaを用い、溶 媒をγープチロラクトンとした以外は、実施例1と同様 にして印刷を行ったところ、面内の膜厚の平均値は61 0・、バラツキは±80Åと大きいものであった。

#### 【0038】比較例2

合成例2で得られた可容性ポリイミドIIaを用い、溶 媒をNーメチルー2-ピロリドンとした以外は、実施例 1と同様にして印刷を行ったところ、面内の膜厚の平均 値は600Å、バラツキは土120Åと大きいものであ った。

# [0039]

【発明の効果】本発明の印刷塗布用液晶配向剤によれ ※

20%ば、印刷時の膜厚ムラの少ない、特にTN、STN型液 晶表示素子用として好適な液晶配向膜が得られる。ま た、本発明の印刷塗布用液晶配向剤を用いて形成した液 晶配向膜を有する液晶表示索子は、使用する液晶を選択 することにより、SH (Super Homeotropic)、強誘電 性、反強誘電性液晶表示素子にも好適に使用することが できる。さらに、本発明の印刷塗布用液晶配向剤を用い て形成した配向膜を有する液晶表示素子は、液晶の配向 性および信頼性に優れ、種々の装置に有効に使用でき、 例えば卓上計算機、腕時計、置時計、係数表示板、ワー

30 ドブロセッサ、パーソナルコンピューター、液晶テレビ などの表示装置に用いられる。

# フロントページの続き

# (72) 発明者 津田 祐輔

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内

# (72) 発明者 別所 信失

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内